

第十六届全国薄膜技术学术研讨会征集论文 第一轮通知

全国薄膜技术学术研讨会是中国真空学会薄膜专业委员会的重要学术活动之一，宗旨是推动我国薄膜技术领域的学术交流与合作，提高创新能力，推动相关产业的发展。“第十六届全国薄膜技术学术研讨会”由中国真空学会薄膜专业委员会主办，学术研讨会拟定于2021年11月中旬在广东省深圳市举行。

本次会议将研讨、展示近两年来我国薄膜材料科学与技术的最新成就，邀请在薄膜技术研究领域有资深造诣的院士、专家到会作学术报告，此次会议将进一步推动薄膜技术研究和产业应用的交融。现会议特向全国从事薄膜科学与技术的科技工作者、企事业单位征集论文，热情欢迎有关大专院校、科研院所、企业人士积极投稿，踊跃参会。

一、征文范围：

- 1.当代薄膜科学与技术的展望；
- 2.薄膜理论与技术基础；
- 3.薄膜设计、仿真与模拟；
- 4.薄膜制备技术；
- 5.薄膜测试与分析技术；
- 6.薄膜新技术、新材料；
- 7.薄膜技术新装备；
- 8.薄膜技术应用与产业化。

二、征文要求：

1.征文截止日期为2021年9月30日，请作者在线提交1000字以内的论文摘要。投稿邮箱地址：tfc2021.aconf.cn。

2.论文摘要格式：标题(黑体，三号、间距为段后一行、居中)，作者、单位(楷体，五号)，摘要(宋体，小四号)，限定为一页A4纸上(210mm×297mm)，行距1.5倍，上边距3cm，下边距3cm，两边各为3.25cm，不要页码和页眉。

3.论文应重点突出，论据充分，措词严谨，文责自负。已在其他学术会议或刊物上发表过的论文请勿投稿。

4.研讨会将印制论文摘要集，被录用的论文摘要将在会议正式召开时发出。

5.会议将根据论文质量推荐在《真空科学与技术学报》、《真空与低温》、《真空》杂志上发表，如通过审核正式发表，作者需自付版面费。

三、会议方式：

1.以自荐、推荐和特邀的方式，组织大会主题报告。大会学术报告时间为三十分钟（含五分钟提问与讨论时间）。目前需各方面人士自荐、推荐大会学术报告报告人。

2.分会交流。专题学术论文报告会。专题学术论文报告会按通常学术交流会的方式进行，主要以口头报告(15分钟)形式在分会场进行交流。

3.汇编论文摘要集，与会代表人手一册。

4.组织相关的薄膜产业小型产品展示及技术推介。

① 将允许有关企业在会议举办的同时在会议组委会指定的时间段提供 15 分钟的产品宣传（第一天全体大会上）。收费标准：2 万元，免 1 人会议注册费；

② 会议论文集将安排少量封面、封底和插页广告，客户需提供 A4 版面的电子版文本。收费标准：封二、封底 1 万元，插页 6 千元，免 1 人会议注册费；

③ 将允许有关企业在会议举办的同时在会议组委会指定的地点展示真空薄膜设备和产品。因会场展位容量有限，先到先得，所以需要展位的企业须事先预定展位并缴费，每个展位定价 1 万元，免 1 人会议注册费。有关展位的情况及平面图等需求会议组委会做出具体安排后给出，有需求的企业可以跟组委会联系。

四、会议地点和重要日期：

地点：广东省深圳市

日期：2021 年 08 月 05 日 第一轮通知

2021 年 09 月 30 日 论文摘要投递截止

2021 年 10 月 15 日 第二轮通知

五、会议注册费

名称	优惠注册费 (10月15日前)	标准注册费 (10月15日后及现场注册)
学生代表	800 元/人	1000 元/人
正式代表	1200 元/人	1500 元/人

六、联系方式：

联系人：刘敏强 电话：13910180242 E-mail: liumq10@163.com

王瑞 电话：13263457400 E-mail: thinfilms@mail.tsinghua.edu.cn

中国真空学会薄膜专业委员会

2021 年 8 月 5 日

